

産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会
外国公務員贈賄に関するワーキンググループ（第2回）
議事要旨

日時：令和4年9月14日（水） 13時30分～14時40分

場所：経済産業省別館3階 310各省庁共用会議室（オンライン併用）

出席委員：佐伯座長、今井委員、梅津委員、五味委員、曾我部委員、西谷委員、和田委員

議題

1. 公訴時効の在り方について
2. 法人に対する適用管轄（国外犯処罰）の在り方について

議事概要

1. 公訴時効の在り方について

事務局より、資料3に基づき、外国公務員贈賄罪の公訴時効の在り方について説明を行い、各委員より御意見をいただいた。

2. 法人に対する適用管轄（国外犯処罰）の在り方について

事務局より、資料4に基づき、外国公務員贈賄罪の法人に対する適用管轄（国外犯処罰）の在り方について説明を行い、各委員より御意見をいただいた。

経済産業政策局 知的財産政策室
電話：03-3501-3752